### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05310871 A

(43) Date of publication of application: 22.11.93

(51) Int. Cl C08F299/02 C08F 2/50 G03B 21/62 G03F 7/004

G03F 7/027 G03F 7/027

G03F 7/028

(21) Application number: 04147009

(22) Date of filing: 13.05.92

(71) Applicant:

NIPPON KAYAKU CO LTD

(72) Inventor:

NAKAYAMA KENJI AIZAWA HIROE OZAKI TORU

YOKOSHIMA MINORU

### (54) ULTRAVIOLET-CURABLE RESIN COMPOSITION FOR TRANSMISSION TYPE SCREEN AND CURED ARTICLE THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a UV-curable resin compsn. which has a high refractive index, is excellent in adhesion to a substrate, and gives a cured article excellent in releasability, duplicability of a mold, restoring properties, and scratch resistance.

CONSTITUTION: The compsn. comprises 7-35wt.% bisphenol A epoxy (meth) acrylate with a mol.wt. of 1,000

or higher, 5-30wt.% urethane (meth)acrylate, 35-65wt.% monofunctional reactive monomer, 10-30wt.% difunctional reactive monomer, and 0.1-15wt.% photopolymn. initiator.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出額公開番号

# 特開平5-310871

(43)公開日 平成5年(1993)11月22日

(51) Ini. Cl.	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示隨所
C08F299/02	MRR	7442-45		
2/50	MDK	7442-4J		
-,	in D it	7316-2K		
G03B 21/62		1010 21		
G03F 7/004	· 521			. •
7/027	513		农醋朱 农醋查密	請求項の数 2 (全 6 頁) 最終頁に続く
7- (01) III	特願平4-147	0 0 9	(71)出額人	_0.00004086
(21)出願番号	141 WH T. T. T. T.			日本化薬株式会社
	平成4年(199	2		東京都千代田区富士見1丁目11番2号
(22)出顯日	平成4年(199	2 / 0 /1 1 0 14	(72)発明者	
			(12/)2/2	埼玉県大宮市東門前1-2-622
			}	相沢 ひろえ
			(12)光明相	東京都北区志茂4-4-12 アークマン
				XX 11 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
				ション203
			(72)発明者	尾崎 徹
				埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田 3 - 8
			(72)発明者	横島 実
			i	茨城県取手市井野 2 2 9 1

(54)【発明の名称】透過型スクリーン用紫外線硬化型樹脂組成物及びその硬化物

## (57) 【要約】

【目的】高屈折率で、基材に対する密着性に優れ、離型性、型再現性、復元性、耐擦傷性に優れた硬化物を与える透過型スクリーン用紫外線硬化型樹脂組成物を提供する。

【構成】分子母1000以上のピスフェノールA型工ポキシ(メタ)アクリレート(A)7~35重量%、ウレタン(メタ)アクリレート(B)5~30重量%、1官能反応性単量体(C)35~65重量%、2官能反応性単量体(D)10~30重量%及び光重合開始材(E)0.1~15重量%を含有することを特徴とする透過型スクリーン用紫外線硬化型樹脂組成物。

### 【特許請求の範囲】

[讃求項1] 分子置1000以上のピスフェノールA型 エポキシ (メタ) アクリレート (A) 7~35 重置%、 ウレタン (メタ) アクリレート (B) 5~30 重量%、 1 官能反応性単愚体 (C) 3 5~65 重量%、2 官能反 応性単量体 (D) 10~30 重量%及び光重合開始剤 (E) 0. 1~15 重量%を含有することを特徴とする 透過型スクリーン用紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項2】請求項1に記載の樹脂組成物の硬化物 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はビデオプロジェクター、 プロジェクションテレビなどに使用するフレネルレン ズ、レンチキュラーレンズなどの透過型スクリーンに適 している紫外線硬化型樹脂組成物及びその硬化物に関す

[0002]

【従来の技術】従来、この種のレンズは、プレス法、キ ャスト法等の方法により成形されていた。前者のプレス が悪かった。又、後者のキャスト法は金型にモノマーを 流し込んで重合するため製作時間が長くかかるとともに 金型が多数個必要なために、最近ではレンズ型と透明樹 脂基材(例えば、ポリカーボネート、塩ビ、ポリエステ ル、アクリル、スチレン等)との間にレンズ部形成用の 紫外線硬化型樹脂液を介在させ紫外線を照射してレンズ 部を一体的に硬化させる方法が種々提案されている。

(例えば、特開昭 6 1 - 1 7 7 2 1 5 、特開昭 6 1 - 2 48707、特開昭61-248708、特開昭63-- 199302、特闘昭64-6935等を参照)

[0003]

【発明が解決しようとする課題】レンズ型と透明樹脂基 材との間に紫外線硬化型樹脂を介在させてレンズ部を形 成する技術においては、レンズ部と透明樹脂基材との間 に十分な密着性が得られないことが多い。とりわけ、透 明性や耐候性に優れ、この種の材料として好適とされて いるメタクリル樹脂を含有する樹脂を基材として用いた 場合、紫外線硬化型樹脂との密糖性が不十分であるため 密着性を高めることが強く望まれている。又プロジェク ションテレビなどの薄型化の要求に対応した提案はなさ れていない。

### [0004]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた め、本発明者らは鋭意研究の結果、紫外線による硬化が 速く、樹脂基材、特にメタクリル樹脂に対し密着性に優 れ、又その硬化物が高風折率である樹脂組成物を見出し 本発明を完成するに至った。即ち、本発明は分子量10 0 0 以上のビスフェノールA型エポキシ(メタ)アクリ レート (A) 7~35 電量器、ウレタン (メタ) アクリ 50

レート (B) 5~30重量%、1官能反応性単量体 (C) 35~65 重量%、2 官能反応性単量体 (D) 1 0~30重量%及び光重合開始剤(E)0.1~15重 置%を含有することを特徴とする透過型スクリーン用紫 外線硬化型樹脂組成物及びその硬化物に関する。

【0005】本発明で使用する分子畳1000以上のビ スフェノール A 型エポキシ (メタ) アクリレート (A) の具体例としては、例えばビスフェノールA型エポキシ 樹脂(例えば、油化シェルエポキシ(株)製、エピコー ト1001 (エポキシ当量450~500)、エピコー ト1003 (エポキシ当量670~770)、エピコー ト1004 (エポキシ当量875~975) 等を挙げる ことができる。)と(メタ)アクリル酸を反応させるこ とにより得ることができる。ピスフェノールA型エポキ シ樹脂のエポキシ基1当量に対して (メタ) アクリル酸 を好ましくは約0.7~1.5当量、特に好ましくは約 0.9~1.1当量となる比で反応させ、反応時に希釈 剤として (C) 成分である1官能反応性単量体 [例え ば、ジシクロペンタジエンオキシエチル (メタ) アクリ 法は加熱、加圧、冷却のサイクルで製造するため生産性 20 レート(日立化成(株)製、FA-512A、FA-5 12M) テトラヒドロフルフリル (メタ) アクリレー ト、カルビトール (メタ) アクリレート、フェノキシエ チル (メタ) アクリレート、Nーピニルピロリドン、フ ェニルポリエトキシ (メタ) アクリレート、イソポルニ ル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシエチル (メ タ) アクリレート、フェニルグリシジルエーテルの (メ タ) アクリレート、N-ビニルカプロラクタム、アクリ ロイルホルモリン、O-フェニルフェノールのポリエト キシ (メタ) アクリレート、アーフェニルフェノールの 163330、特闘昭63-167301、特闘昭63 30 ポリエトキシ (メタ) アクリレート、〇一フェニルフェ ノキシエチル (メタ) アクリレート、トリプロモフェノ キシエチル (メタ) アクリレート、トリプロモベンジル (メタ) アクリレート等] を使用するのが好ましい。反 応を促進させるために触媒(例えば、トリエチルアミ ン、ベンジルジメチルアミン、メチルトリエチルアンモ ニウムクロライド、トリフェニルスチピン、トリフェニ ルフォスフィン等)を使用するのが好ましく、該触媒の 使用置は反応原料混合物に対して0、1~10重量%の 範囲で使用するのが好ましい。反応中の重合を防止する ために重合防止剤(例えば、メトキノン、ハイドロキノ ン、フェノチアジン等)を使用するのが好ましく、その 使用量は、反応原料混合物に対して0.01~1 重量% の範囲で使用するのが好ましい。反応温度は通常60~ 150℃であり、反応時間は通常5~60時間である。 [0006] 本発明の樹脂組成物中、(A) 成分の使用 量は7~35重量%の範囲であり、35重量%以上使用 すると樹脂組成物の粘度が高くなり、強布性が悪くな る。又、7重量%以下の場合には基材との密着性が悪く

【 0 0 0 7 】 ウリタン (メタ) アクリレート (B) の具

なり又組成物の屈折率も低くなる。

3

体例は、例えば、ポリオール化合物と有機ポリイソシア ネートとヒドロキシル基含有 (メタ) アクリル酸エステ ルとを実質的にNCO基を含まない所まで反応せしめる 事によって得られる。ポリオール化合物の代表的なもの としては、エチレングリコール、プロピレングリコー ル、3-メチル-1,5-ペンタンジオール、1,3-ブチレングリコール、ネオペンチルグリコール、シクロ ヘキサンジメタノール、トリシクロデカンジメチロー ル、1,6-ヘキサンジオール、トリメチロールプロバ ェノールAのポリエトキシジオール、ポリテトラメチレ ングリコール、プロピレングリコール変成ポリテトラメ チレングリコール等のポリエーテルポリオール、前記ポ リオールに ε - カプロラクトン又はパレロラクトンが付 加した化合物、又は、前記ポリオールをアルコール成分 としてアジピン酸、セパシン酸、アゼライン酸、ドデカ ンジカルポン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル 酸、テトラヒドロフタル酸等の二塩基酸及びその無水物 からなるポリエスルテルポリオール及びポリカーボネー トポリオール等を挙げることができる。

【0008】有機ポリイソシアネートの代表的なものと しては、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソ シアネート、4,4′-ジフェニルメタンジイソシアネ ート等の芳香族ジイソシアネート、イソホロンジイソシ アネート、4、4′ージシクロヘキシルメタンジイソシ アネート等の脂環族ジイソシアネート及びヘキサメチレ ンジイソシアネート2, 2′-トリメチルヘキサメチレ ンジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネートがあ る。ポリオール化合物と有機ポリイソシアネートとのウ 物の水酸基の1当量に対して有機ポリイソシアネートの イソシアネート基の1.1~2.0当量が好ましい。特 に好ましくは 1. 5~2. 0 当量である。このウレタン 化反応は当業者に公知の手順において行うことができ る。このウレタン化反応の反応温度は通常常温~100 ℃、好ましくは50~80℃である。そして、次に(メ タ) アクリレート化反応においては、前記ウレタン化反 応で得られた末端イソシアネート基を有する化合物のイ ソシアネート基の 1 当量に対してヒドロキシル基を有す る(メタ)アクリル酸エステルのOH基の0. 9~1. 5 当量が好ましく、特に好ましくは1.0~1.1当量 を使用する。ヒドロキシル基を有する(メタ)アクリル 徴エステルの代表例としては、β-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、β-ヒドロキシプロピル (メ タ) アクリレート、 1 , 4 - ブタンジオールモノ (メ タ) アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ) アクリレート等を挙げることができる。この反応には、 反応中のラジカル重合によるゲル化を防ぐ為に反応混合 物に通常50~2000ppmのハイドロキノン、ハイ ル、Pーベンソキノン等の風合禁止剤を添加しておくことが好ましい。又、このアクリレート化反応の反応温度は、通常常温~100℃、好ましくは50~80℃である。かかるイソシアネート基と水酸基との反応は無触媒で進行するが、例えばトリエチルアミン、ジブチルチンジラウリレート、ジブチルチンジアセテート等の慣用の触媒を使用することが好ましい。

ヘキサンジメタノール、トリシクロデカンジメチロー 【0009】本発明の樹脂組成物中、(B)成分の使用ル、1、6~ヘキサンジオール、トリメチロールプロパ 量は5~30重量%の範囲であり、30重量%以上、使ン等のポリオール、ポリプロピレングリコール、ピスフ 10 用すると組成物の粘度が高くなり盗布性が問題となり、エノールAのポリエトキシジオール、ポリテトラメチレ 又、基材との密着性が悪くなる。5重量%以下の場合にングリコール。プロピレングリコール変成ポリテトラメ は、耐擦傷性が悪くなる。

【0010】1官能反応性単量体 (C) の具体例は、前記したとおりであり、特に好ましいものとしては、例えばフェニルグリシジルエーテルのアクリレート (日本化薬 (株) 製、KAYARAD R-128H、Nーピニルピロリドン、フェノキシエチルアクリレート、フェニルポリエトキシアクリレート (n=1~4)、ジシクロベンタジエンオキシエチルアグリレート (n=1~4)、トリプロモフェニルオキシエチルアクリレート等

の屈折率の高いものを挙げることができる。 【0011】本発明の樹脂組成物中、(C)成分の使用 盘は35~65重量%の範囲であり、65重量%以上使

最は35~65重量%の範囲であり、65重量%以上使用すると組成物の硬化物の脱型性、復元性、耐擦傷性が悪くなり、35重量%以下の場合には、基材との密着性が悪くなる。

ンジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネートがある。ポリオール化合物と有機ポリイソシアネートとのウレタン化反応におけるその使用比率は、ポリオール化合 30 タ)アクリレート、ピスフェノールドのポリエトキシジ物の水酸基の1当最に対して有機ポリイソシアネートのイソシアネート基の1、1~2、0当量が好ましい。特に好ましくは1、5~2、0当量である。このウレタン化反応は当業者に公知の手順において行うことができる。このウレタン化反応の反応温度は通常常温~100 デルグリコールのεーカプロラクトン付加物のジ(メタ)アクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンを、好ましくは50~80℃である。そして、次に(メタ)アクリレート等を挙げることができる。特に好まして、アクリアクリレート化反応においては、前記ウレタン化反応のインシアネート基を有する化合物のインシアネート基を有する化合物のインシアネート基を有する化合物のインシアネート基を有する化合物のインシアネート基を有する化合物のインシアネート基を有する化合物のインシアネート基を有する化合物のインシアネート基を有する。

0 【0013】本発明の樹脂組成物中、(D)成分の使用 量は10~30重量%の範囲であり、30重量%以上使 用すると基材との密着性が悪くなり、10重量%以下の 場合には、樹脂組成物の硬化物の離型性、耐擦傷性が悪 くなる。

【0014】光重合開示剤 (E) としては、例えば 【0015】

[化1]

[0016] [化2]

$$CH_2 = CH - C - O - CH_2 CH_2 - O - C - C - C - C - C - C + CH_2 CH_2$$

$$CH_3 = CH_3 - CH_3 - CH_3 - CH_3$$

[0017]

[化3]

0 CH3 0 0 CH3 0 1 C-C-D-C-CH== CH:

ĊНз

[0018] [化4]

【0019】等の共重合性光重合開始剤やベンゾイン、 ベンジル、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソ プロピルエーテル、アセトフェノン、2,2-ジメトキ シ-2-フェニルアセトフェノン、2,2-ジエトキシ - 2-フェニルアセトフェノン、1, 1-ジクロロアセ トフェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ トン、2-メチル-1- (4-(メチルチオ)フェニ ル} - 2 - モルフォリノープロパン-1-オン、N, N - ジメチルアミノアセトフェノン、2 - メチルアントラ 30 キノン、2-エチルアントラキノン、2-tert-ブチル アントラキノン、1-クロロアントラキノン、2-アミ ルアントラキノン、2-アミノアントラキノン、2,4 - ジメチルチオキサントン、2、4 - ジエチルチオキサ ントン、2,4-ジイソプロピルチオキサントン、アセ トフェノンジメチルケタール、ベンゾフェノン、メチル ベンゾフェノン、 4, 4′ ージクロロベンゾフェノン、 4,41-ピスジエチルアミノベンゾフェノン、ミヒラ ーズケトン等を挙げることができる。これらは単独或は 2 種以上を組合せて用いることができる。更に、このよ うな光蔵合開始剤 (E) はN, Nージメチルアミノ安息 香酸エチルエステル、N, N-ジメチルアミノ安息香酸 イソアミルエステル、トリエタノールアミン、トリエチ ルアミンの様な公知惯用の光増感剤を単独或は2種以上 を組合せて用いることができる。

[00020] 本発明の樹脂組成物中、(E) 成分の使用 最は0.1~15 重量%の範囲であり、15 重量%以上 使用しても硬化性の改良はそれほど見られない。又、 0.1 重量%以下の場合は、硬化性が十分ではない。

【0021】本発明の樹脂組成物は前記(A)、

(B)、(C)、(D)、及び(E)成分の各成分を溶解、混合して得ることができる。本発明の樹脂組成物は、前記成分以外に、3官能以上の反応性単量体(例えば、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート等)、離型剤、消泡剤、レベリング剤、光安定剤、酸化防止剤、重合禁止剤、難燃剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤等も併用することができる。

[0023]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに具体的に 説明する。実施例中の評価は次の方法で行った。

(1) 離型性:硬化した樹脂を金型より離型させる時の 難易

○・・・・金型からの離型性が良好

△・・・離型がやや困難

50 ×・・・・雕型が困難或は型のこりがある

(2)型再現性:硬化した紫外線硬化性樹脂層の表面形 状と金型の表面形状を観察した。

○・・・・再現性良好

×・・・・再現性不良

(3) 密着性:透明メタクリル樹脂系基板上に紫外線硬 化性樹脂組成物を膜厚200μm、幅20mm、長さ1 50mmに塗布し、次いで高圧水銀灯(80W/cm、オ ゾンレス)で500mj/cm<sup>1</sup>の照射を行い硬化させテスト ピースを作成し、剥離強度の測定を行った。(剥離強度 の測定法:引張試験機でメタクリル樹脂系基板上の硬化 10 〇・・・・スジ状の傷が数本認められる した樹脂膜の90度剥離強度を測定した。 (剥離スピー ド 100mm/分)

◎・・・剥離強度 2 kg/cm 以上

○・・・・剥離強度 1~2 kg/cm

 $0.5 \sim 1 \, \text{kg/cm}$ △・・・・剥離強度

0. 5 kg/cm 以下 ×・・・剥離強度

【0024】(4)復元性:硬化した紫外線硬化性樹脂 圏の金型より離型した面に直径10mmの金属丸棒を強 く押しつけた後、面についた丸棒の跡が完全に消失する までの時間を測定した。

◎・・・・瞬時に消失した

〇・・・・60秒以内に消失した

△・・・・1~60分の間に消失した

×・・・消失しない

(5) 耐擦傷性: 硬化した紫外線硬化性樹脂層の金型よ り離型した面にメタクリル樹脂系基板 (巾100mm、 長さ100mm、厚さ2.5mm)を縦に強く押しつけ ながら約100mmの間隔を1往復約1秒のスピードで 10往復させた後、面についた傷を観察した。

◎・・・・傷がまったく認められない

△・・・部分的に帯状の傷が認められる

×・・・・全面的に帯状の傷が認められる

(6) 屈折率 (25℃):硬化した紫外線硬化型樹脂層 の屈折率 (25℃)を測定

【0025】実施例1~4、比較例1~4

表1に示すような組成(数値は重量部を示す)の紫外線 硬化型樹脂組成物をフレネルレンズ金型と厚さ2.5m mのメタクリル樹脂系基板との間に注入し、常法により 紫外線を照射して硬化させフレネルレンズを得た。

20 [0026]

表 1

			実 加	<b>河</b>			比	較 例	ļ
		1	2	3	4	1	2	3	4
EP-1004AA * 1		15	18.5	10	i 8. 5	5.5		15	10
KAYARAD R-114 * 2			•				18.5		
ウレタンアクリレート	A * 3	15	9			20	9	15	
ウレタンアクリレート	B * 5			20	15				4.
KAYARAD R-128H	* 4	1 5	16	15	15	18.5	16	15	15
KAYARAD R-564	* 6	10	9	15	15		9	19	15
KAYARAD OPP-2	* 7				15				
FA-512A	* 8	15	18.5				18.5	i 5	
KAYARAD TC-101	* 9		3				3		
トリプロモフェニルオ	キシ		•						
エチルアクリレート		1 2	9	15		18	9	12	15
B P E - 1 0	* 10	14	15	25	21.5	33	15	5	39
N-ビニルピロリドン		4	2			5	2	4	
イルガキュアー184	* 11	3.3	3.3	3. 3	3.3	3. 3	3. 3	3.3	3.
L A - 8 2	* 12	0.5	0.5	0. 5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
SH-3749	* 13	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
液の物性	•								
粘度 (25℃)CPS		2200	2000	3500	3700	2400	1300	1200	1800
屈折率 (25℃)	1,	531 1,	530 1	545 1	. 548 1,	530 1,	510 I.	528 1.	540
硬化物の物性									
雌型性		0	0	0	0	0	0	×	0
密着性		0	0	0	0	×	×	0	×
型再現性		0	0	0	O 1	Ò	0	0	0
復元性		0	0	0	0	0	×	0	0
耐热傷性		0	0	<b>O</b> .	0	0	×	×	0
屈折率 (25℃)	1.	551 1.	550 1	. 565 ł	. 568 1.	550 1.	530 1.	548 1.	560

9

【0027】注 \*1 EP-1004AA:ピスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ(株) 製、エピコート1004、エポキシ当量900)とアクリル酸を反応させた分子量1000以上のピスフェノールA型エポキシアクリレート

- \* 2 KAYARAD R-114:日本化薬(株) 製、ピスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポ キシ(株)製、エピコート828、エポキシ当盤18 0)のエポキシアクリレート
- \*3 ウレタンアクリレートA:ポリエステルジオール 10 館合開始剤 (株) クラレ製、クラポールP-1010;分子量10 \*12 LA 00) 1モルとトリレンジイソシアネート2モルの反応 \*13 SH 物に2.05モルの2ーヒドロキシエチルアクリレート リング剤を反応させたウレタンアクリレート 【0029
- \* 4 KAYARAD R-128H:日本化薬(株) 製、フェニルグリシジルエーテルのアクリレート \* 5 ウレタンアクリレートB:ピスフェノールAポリ エトキシジオール(n=10)1モルとトリレンジイソ シアネート2モルの反応物に2.05モルの2-ヒドロ キシエチルアクリレートを反応させたもの

【0028】\*6 KAYARAD R-564:日本 化薬(株)製、フェニルポリエトキシアクリレート

515

\*7 KAYARAD OPP-2:日本化菜(株)

婴、O - フェニルフェノールのポリエトキシアクリレート

- \*8 FA-512A:日立化成(株)製、ジシクロペンタジエンオキシエチルアクリレート
- \*9 KAYARAD TC101:日本化漿(株) 製、テトラヒドロフルフリルアクリレート
- \*10 BPE-10: ビスフェノールAポリエトキシジ アクリレート (nの平均は10)
- \*12 LA-82:旭電化(株)製、光安定剤
- \*13 SH-3749:信越シリコーン (株) 製、レベリング剤

【0029】表1から明らかなように、本発明の樹脂組成物の硬化物は、離型性、型再現性、密着性、復元性、耐擦傷性に優れ、屈折率 (25℃)は1.55以上の高屈折率であった。

[0030]

【発明の効果】本発明の樹脂組成物の硬化物は、高風折 20 率で、基材に対する密着性に優れ、離型性、型再現性、 復元性、耐擦傷性に優れ透過型スクリーンに適してい る。

フロントページの統き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

7/028